УДК 535.93

ИССЛЕДОВАНИЕ И СОЗДАНИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ФОТОННЫХ СХЕМ В СТЕКЛЕ К8 ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ НА ДЛИНЕ ВОЛНЫ 1550 HM

© М. М. Векшин, В. А. Никитин, Н. А. Яковенко

Кубанский государственный университет, 350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149 E-mail: vek-shin@mail.ru

Проведены расчёты на основе физико-математической модели ионного обмена и электростимулированной миграции ионов в стёклах с использованием методов распространяющегося пучка и модового анализа с последующим формированием фотонных интегральных схем в подложках из отечественного оптического стекла K8, которые функционируют на длине волны 1550 нм. Изготовлены и исследованы основные пассивные волноводные компоненты, в том числе одномодовые делители оптических сигналов, элементы направленной связи, преобразователи поляризации и т. п. Созданы многоканальные волноводные разветвители оптических пучков и матрицы (512 × 512 шт) из длиннофокусных плосковыпуклых микролинз для датчиков волнового фронта Шэка — Гартмана методом электростимулированной миграции ионов в стеклянные подложки.

Ключевые слова: интегральная оптика, ионный обмен в стекле.

DOI: 10.15372/AUT20220303

Введение. Развитие интегральной оптики имеет важное значение, обусловленное её использованием в современных и перспективных волоконно-оптических системах связи и в научных исследованиях в области фотонной биосенсорики, квантовой криптографии, оптической вычислительной техники и т. д. Технология многоэтапного ионного обмена в стёклах позволяет создавать волноводные схемы различного функционального назначения [1–7].

Цель данного исследования состоит в разработке интегрально-оптических схем в подложках из отечественного оптического стекла K8, функционирующих на длине волны 1550 нм. Проведено физико-математическое моделирование технологических процессов формирования одномодовых интегрально-оптических схем в боросиликатном стекле K8 методом ионного обмена и/или электростимулированной миграции ионов. Модель использована совместно с методом распространяющегося пучка и другими средствами анализа оптических схем для разработки и изготовления волноводных структур, которые реализуют набор пассивных оптических элементов с функциями обработки оптических сигналов на длине волны 1550 нм, а также создания элементов и структур микрооптики (планарных матриц микролинз) для датчиков волнового фронта Шэка — Гартмана.

Физико-математическая модель и технологические приёмы. Формирование волноводных структур в подложках из стекла состоит из последовательности физикохимических процессов (этапов), оптимизированных по времени и температуре: простого или электростимулированного ионного обмена в расплавах нитратов металлов, электростимулированного заглубления волновода, термического отжига волновода. В зависимости от типа создаваемой волноводной схемы последний этап отжига, а иногда и этап заглубления не применяются. Использование различных внедряемых ионов (Ag⁺, K⁺, Rb⁺, Na⁺) даёт возможность формировать модельные градиентные профили показателя преломления при термическом ионном обмене в интервале температур 320–400 °C. Также выполняется частичное заглубление волноводного канала через маску, закрывающую часть поверхности волновода [5].

Любой этап технологического процесса формирования интегрально-оптических элементов в стекле описывается уравнением диффузии. Для обмена ионов серебра и натрия и в случае двух пространственных измерений это уравнение имеет вид [5]

$$\frac{\partial C_{\rm Ag}}{\partial t} = \frac{D_{\rm Ag}}{1 - (1 - M)C_{\rm Ag}} \Big[\frac{\partial^2 C_{\rm Ag}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 C_{\rm Ag}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 C_{\rm Ag}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 C_{\rm Ag}}{\partial y^2} \Big]$$

$$+\frac{1-M}{1-(1-M)C_{\rm Ag}}\left(\left(\frac{\partial C_{\rm Ag}}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial C_{\rm Ag}}{\partial y}\right)^2\right) - \frac{q}{fkT}\left(E_x\frac{\partial C_{\rm Ag}}{\partial x} + E_y\frac{\partial C_{\rm Ag}}{\partial y}\right)\right],\quad(1)$$

где C_{Ag} — относительная концентрация внедряемого иона серебра: $C_{Ag} = c_{Ag}/c_0$, c_{Ag} — концентрация ионов серебра, c_0 — начальная концентрация ионов натрия в стекле; D_{Ag} — собственный коэффициент диффузии ионов серебра; M — отношение собственных коэффициентов диффузии ионов серебра и натрия: $M = D_{Ag}/D_{Na}$; q, f, k, T — заряд электрона, коэффициент корреляции, постоянная Больцмана и температура по Кельвину соответственно; t — время диффузионного процесса; E_x и E_y — декартовы компоненты напряжённости стимулирующего электростатического поля в стеклянной подложке. Решение уравнения диффузии (1) с соответствующими граничными условиями [4] — распределение концентрации внедрённых ионов серебра (c_{Ag}) определяет профиль показателя преломления по сечению формируемых волноводов.

Для учёта влияния стимулирующего электрического поля, прикладываемого для формирования или для заглубления волновода (волноводной схемы), уравнение диффузии (1) необходимо решать совместно с уравнением электростатики. Это уравнение описывает распределение электрического потенциала в стеклянной подложке, и в нём учитывается неоднородность ионной проводимости стекла в области внедрения ионов серебра.

Использование уравнения диффузии для моделирования различных оптических микроструктур возможно только при известных значениях D_{Ag} , M и приращения показателя преломления Δn на поверхности подложки. Проведён расчёт и восстановление параметров Δn , D_{Ag} , M по измеренным значениям эффективных показателей преломления планарных волноводов, полученных в расплаве AgNO₃:NaNO₃ в соотношении молярных долей 1 : 10. Использованная для этого модифицированная методика была разработана на основе способа многомерной оптимизации Нелдера — Мида. Для вышеуказанного расплава значения искомых параметров таковы: $D_{Ag} = 0.7 \cdot 10^{-15} \text{ м}^2/\text{с}$, $\Delta n = 0.057$, M = 0.03.

Проведено прямое численное решение уравнения диффузии (1) путём его конечноразностной временной дискретизации по схеме Кранка — Николсона с его трансформацией к системе нелинейных уравнений. Указанный способ позволил получить решение уравнения, которое было стабильно в широком диапазоне величины M: от 0,01 до 1. Расчёты проводились для подбора технологических параметров процесса формирования волноводов и волноводных схем, функционирующих в одномодовом режиме на длине волны 1550 нм и имеющих эффективные размеры фундаментальной оптической моды, близкие к размеру моды одномодовых волоконных световодов, которые применяются в телекоммуникационных системах. По результатам расчёта двумерного распределения концентрации определялись оптические параметры мод ионообменных волноводов, в том числе распределение электрического поля в поперечном сечении волновода. Результаты расчётов для ТЕ-мод приведены на рис. 1. Расчётные эффективные размеры электрического поля полностью заглублённого канального волновода равны $10,6 \times 9,9$ мкм.



Рис. 1. Расчётные распределения концентрации ионов серебра в стеклянной подложке при различных технологических этапах и соответствующие распределения полей мод: типовое распределение концентрации ионов серебра в волноводе, полученное путём термического ионного обмена (a), соответствующее распределение электрического поля фундаментальной TE-моды (b); характерное распределение концентрации ионов серебра в волноводе в результате электростимулированного заглубления ионообменного волновода (c), соответствующее распределение электрического поля TE-моды одномодового волновода (d); характерное распределение концентрации ионов серебра в волноводе в результате селективного электростимулированного заглубления ионообменного волноводе в результате селективного электростимулированного заглубления ионов керебра в волноводе в результате селективного электростимулированного заглубления ионообменного волновода (e), соответствующее распределение электрического поля ТЕ-моды одномодового поля ТЕ-моды одномодового волноводом (e), соответствующее распределение электрического поля ТЕ-моды одномодового волновода (f)

Проектирование, создание и исследование волноводов и волноводных схем. Формирование топологии волноводных структур проводилось с применением безмасковой фотолитографической установки µPG101 производства фирмы Heidelberg (Германия). Для формирования Ag⁺-волноводов в стеклянных подложках типа K8 использовался разбавленный расплав AgNO₃—NaNO₃ в соотношении 1 : 200 моль для снижения вероятности образования коллоидных частиц серебра на поверхности стекла и под краями маски, из-за которых увеличивается оптическое затухание. По этой же причине алюминиевая маска подвергалась оксидированию. Симметризации профиля волновода способствовал выбор малой ширины щели в маскирующем слое 2 мкм.

Исследование параметров поля мод сформированных оптических волноводов на длине волны 1550 нм проводилось на специализированной виброустойчивой установке с применением ПЗС-камеры Spiricon SP503U-1550. На рис. 2, *а* приведены контуры интенсивности поля в плоскости выходного торца заглублённого Ag^+ -волновода. Измеренный размер поля моды одномодового оптического волновода составил $11,4 \times 10,4$ мкм. Для сопоставления на рис. 2, *b* показано поле моды волоконного световода типа SMF-28 с эффективным диаметром моды 10,3 мкм. На рис. 2, *c* представлены измеренные контуры интенсивно-



Рис. 2. Результаты измерений полей мод изготовленных волноводов, сопоставленные с полем моды стандартного волоконного световода: измеренное распределение интенсивности оптического излучения на выходном торце заглублённого Ag⁺-волновода в стекле (*a*); распределение излучения на торце волоконного световода SMF-28 (*b*); распределение интенсивности оптического излучения на выходном торце селективно заглублённого Ag⁺-волновода в стеклянной подложке (*c*)

сти оптического излучения на выходном торце селективно заглублённого Ag⁺-волновода с помощью маски, занимающей левую половину поверхности стеклянной подложки. Как видно на данном рисунке, поле моды имеет асимметричную форму. Оптические потери в волноводе измерены методом половинного деления образца, они составили величину менее 0,5 дБ/см на длине волны 1550 нм. Потери в волноводах обусловлены главным образом собственным поглощением оптического излучения частицами коллоидного серебра.

Для разработки волноводных структур (рис. 3, *a*) применён трёхмерный метод распространяющегося пучка [8], совместно с решением уравнения диффузии (1). При построении древовидных Y-разветвителей учитывались требования минимизации радиационных потерь и необходимость подавления эффекта интерференции излучательных мод, порождаемых в S-изгибах, и направленной моды волноводной структуры [9]. При расчётах направленных ответвителей учитывалось, что направленная связь волн существует и в области сближения волноводных S-изгибов.

Созданы топологии всех основных оптических волноводных элементов (рис. 3, a), и по подобранным для формирования одномодового режима технологическим параметрам изготовлены: прямолинейные (1) и S-изогнутые волноводные каналы различных функциональных форм (2), многоканальные Y-разветвители (3) с эквивалентным углом разветвления до $3,5^{\circ}$, разветвители на основе эффекта межмодовой интерференции (MMI, multi mode interference) (4), звездообразные разветвители (5), интерферометры Маха — Цендера на основе разветвителей сигналов (6) и на основе направленных ответвителей (8), направленные ответвители (7) с варьируемой длиной связи в диапазоне 1–3 мкм и соответственно с заданным коэффициентом деления оптической мощности, интегрально-оптические ТЕ- и ТМ-поляризаторы (9). Разработан новый технологический метод формирования рупорообразных электростимулированных волноводов [7], основанный на использовании катода игольчатой формы. Рупорообразные волноводы применимы в том числе для наиболее эффективного сопряжения волоконных световодов и интегрально-оптических схем. Помимо стандартных поляризаторов ТЕ-типа с металлическим покровным слоем были созданы и исследованы предложенные в [10] интегрально-оптические поляризаторы нового типа с высокопреломляющим покровным слоем на основе As₂S₃.

Изготовленные направленные ответвители имели деление 3 дБ оптической мощности при длине связи 2200 мкм (расстояние между волноводными каналами 15 мкм,



Рис. 3. Базовые элементы схем планарной фотоники: схематический вид интегрально-оптических элементов (обозначены цифрами) в стеклянной подложке (a), фотография выходного торца древовидного разветвителя (3) 1×8 (b)

 $\lambda = 1550$ нм). На рис. 3, *b* показана фотография выходных торцов изготовленного древовидного интегрально-оптического разветвителя 1 × 8 при введённом в него излучении. Отклонение измеренных коэффициентов разветвления Y-разветвителей 1 × 8 от величины 12,5 % не превышало 1,5 %. ММІ-разветвители 1 × 3 имели отклонение коэффициентов разветвления от величины 33,3 % не более 2 %. ТЕ- и ТМ-поляризаторы имели коэффициент экстинкции 30 дБ при вносимых потерях в пропускаемую моду менее 1 дБ.

Новые оптические функциональные элементы. Предложено и создано [11] волноводное устройство для преобразования плоскости поляризации оптического излучения. Схема преобразователя показана на рис. 4, *а*. Преобразователь поляризации состоит из ионообменного K⁺-волновода в стекле, покрытого диэлектрической плёнкой с высоким показателем преломления, ориентированной клиновидным образом вдоль продольной оси волновода.

Принцип работы преобразователя поляризаций основан на особенностях мод волноводов с указанным профилем показателя преломления. Установлено, что вторая и третья моды волновода при изменении толщины плёнки изменяют своё состояние поляризации, мода TM_0 трансформируется в моду TE_1 , а мода TE_1 становится модой TM_0 . Подобные особенности мод ранее были установлены у высококонтрастных полосковых волноводов на основе полупроводниковых материалов [12]. Преобразователь поляризации использует принцип эволюции мод [13] и функционирует следующим образом. Входное TM-поляризованное излучение возбуждает в волноводе моду TM_0 . При распространении моды за счёт адиабатического увеличения толщины плёнки её поляризация изменяется и на выходе волновода существует мода TE_1 . Расчётные поляризации на входе и выходе преобразователя (ориентация вектора напряжённости магнитного поля) показаны на рис. 4, *b*, *c*.

В ходе экспериментальных исследований (использовалась плёнка As₂S₃ с показателем преломления 2,40) ряда образцов с плёнками, имеющими различную крутизну клина,



Рис. 4. Преобразователь поляризации оптического излучения TM_0 — TE_1 : схематический вид волноводного преобразователя поляризации (*a*); картины поляризации мод TM_0 и TE_1 на входе и выходе преобразователя соответственно (*b*), (*c*)



Puc. 5. Матрицы микролинз, полученные методом электростимулированной миграции ионов серебра в стекле: изображение вертикального среза стеклянной подложки с фрагментом матрицы микролинз (*a*); распределение оптического излучения в фокальной плоскости микролинз (*b*)

наблюдался предсказанный эффект поворота плоскости поляризации. Измеренная эффективность преобразования поляризаций ТМ—ТЕ составляла 95 % [11].

Возможности описанных технологических приёмов таковы, что они подходят для создания не только одномодовых, но и многомодовых волноводных схем, матриц микролинз [3, 14]. Электростимулированной миграцией ионов серебра изготовлены матрицы размером 512×512 элементов плосковыпуклых микролинз в подложках стекла K8 с применением специально разработанного способа их формирования [3]. Изготовленная матрица микролинз с шагом 150 мкм содержала линзы диаметром 125 мкм с фокусным расстоянием 1,5 мм, при этом измеренный диаметр фокального пятна равен 19 мкм, а число Френеля — 4,1. На рис. 5, *а* представлено изображение фрагмента матрицы микролинз, полученное с помощью растрового электронного микроскопа JSM-7500F. Распределение оптического излучения в фокальной плоскости фрагмента матрицы линз (3 × 3 элемента) приведено на рис. 5, *b*.

Изготовленные длиннофокусные линзы использовались в макете датчика волнового фронта Шэка — Гартмана [14]. Датчик состоит из матрицы микролинз, которая располагается в фокальной плоскости ПЗС-камеры [15]. Применение матрицы линз с 8-битовой ПЗС-камерой с размером пикселя 8 мкм позволило измерять искажения волнового фронта с динамическим диапазоном угла 8° (44 мрад) и чувствительностью 20 мкрад [14].

Заключение. Таким образом, разработаны, созданы и исследованы одномодовые элементы интегральной оптики в подложках из отечественного стекла К8 методами ионного обмена и электростимулированной миграции ионов с прогнозируемой топологией и волноводными характеристиками, на основе которых реализуются основные (для пассивных фотонных схем) функции обработки оптических сигналов на длине волны 1550 нм. В частности, были созданы волоконно-совместимые многоканальные разветвители, направленные ответвители, интерферометры Маха — Цендера и поляризационные устройства с размером поля моды волноводных каналов 11,4 × 10,4 мкм и их погонными потерями менее 0,5 дБ/см на указанной длине волны.

Достигнутый уровень современных разработок интегрально-оптических схем сложных волноводных топологий на основе оптического стекла, которые были рассмотрены в данной работе, позволяет, во-первых, перейти к их серийному производству для использования в качестве компонентов волоконно-оптических систем передачи информации, и, во-вторых, с учётом появления новых научных направлений, в частности квантовой фотоники, астрофотоники и т. д., использовать технологию ионного обмена в стекле как базовую платформу для построения новых, перспективных функциональных узлов оптической обработки информации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Righini G. C., Liñares J. Active and quantum integrated photonic elements by ion exchange in glass // Appl. Sci. 2021. 11, N 11. 5222.
- 2. Никитин В. А., Яковенко Н. А. Электростимулированная миграция ионов в интегральной оптике. Краснодар: КубГУ, 2013. 245 с.
- 3. Пат. 2312833 РФ. Способ изготовления интегральных микролинз /М. М. Векшин, В. А. Никитин, А. В. Никитин, Н. А. Яковенко. Опубл. 20.12.2007, Бюл. 35.
- Никаноров Н. В., Петровский Г. Т. Стёкла для ионного обмена в интегральной оптике: современное состояние и тенденции дальнейшего развития (обзор) // Физика и химия стекла. 1999. 25, № 1. С. 21–69.
- Tervonen A., West B. R., Honkanen S. Ion-exchanged glass waveguide technology: A review // Opt. Eng. 2011. 50, N 7. P. 071107-1–0711071-15.

- Broquin J.-E. Glass integrated optics: State of the art and position toward other technologies // Proc. SPIE. 2007. 6475. 647507.
- Пат. 2524460 РФ. Способ изготовления интегрально-оптической схемы в стеклянной подложке с рупорообразным волноводом /М. М. Векшин, В. А. Никитин, Н. А. Яковенко. Опубл. 27.07.2014, Бюл. 21.
- Huang W. P., Xu C. L. Simulation of three-dimensional optical waveguides by a full-vector beam propagation method // IEEE Journ. Quant. Electron. 1993. 29, N 10. P. 2639–2649.
- Yap D., Johnson M. Coupling between successive Ti:LiNbO₃ waveguide bends and branches // Appl. Opt. 1984. 23, N 17. P. 2991–2998.
- Векшин М. М., Гладкий В. П., Никитин В. А., Яковенко Н. А. Интегральнооптические поляризаторы на основе многослойных диэлектрических волноводов // Автометрия. 1998. № 5. С. 58–65.
- 11. Векшин М. М., Яковенко Н. А. Преобразование поляризации путём конверсии мод TM₀—TE₁ в ионообменном стеклянном волноводе // Автометрия. 2019. **55**, № 1. С. 51–55. DOI: 10.15372/AUT20190107.
- Dai D., Liu L., Gao S. et al. Polarization management for silicon photonic integrated circuits // Laser & Photon. Rev. 2013. 7, Iss. 3. P. 303–328.
- Watts M. R., Haus H. A. Integrated mode-evolution based polarization rotators // Opt. Lett. 2005. 30, Iss. 2. P. 138–140.
- 14. Vekshin M. M., Levchenko A. S., Nikitin A. V. et al. Glass microlens arrays for Shack Hartmann wavefront sensors // Meas. Sci. Technol. 2010. 21, N 5. 054010.
- Tyson R. K., Frazier B. W. Principles of Adaptive Optics. 5th ed. Boca Raton: CRC Press, 2022. 384 p.

Поступила в редакцию 07.04.2022 После доработки 19.04.2022 Принята к публикации 18.05.2022